ФОРМИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТОНКИХ ПЛЕНОК TiO₂-Ag и TiO₂-Agl

Степанов А.Ю., Сотникова Л.В., Владимиров А.А., Ханефт А.В., Просвиркина Е.В., Титов Ф.В., Дягилев Д.В.

В настоящей работе были исследованы процессы формирования гетерофазных систем TiO₂-Ag и TiO₂-Agl, полученных на основе тонких пленок и слоев диоксида титана (TiO₂) с фотокаталитическими свойствами. Исследованы фазовый состав и морфология поверхности полученных систем методами рентгенофазового анализа и атомно-силовой микроскопии (ACM). Проведен сравнительный анализ спектров поглощения полученных систем. Показано, что фотовосстановление ионов серебра на слоях происходит значительно эффективнее. Методом ACM было исследовано формирование частиц Ag на поверхности пленок TiO₂. Обнаружено, что визуально заметное почернение поверхности пленки соответствует высокой плотности покрытия частицами Ag размером 30-50 нм. Для систем TiO₂-Agl определены условия формирование непрерывных оболочек или слоев Agl. Установлено, что системы TiO₂-Ag, полученные на основе тонких пленок TiO₂ отличаются улучшенной адгезионной прочностью.

Ключевые слова: тонкие пленки, диоксид титана, TiO₂-Ag, TiO₂-Agl, гетероконтактные системы, спектры поглощения

ВВЕДЕНИЕ

Диоксид титана (TiO₂), обладает рядом свойств, которые уникальным образом сочетаются в одном веществе: фотоустойчивость, экологическая безвредность, высокий квантовый выход процесса фотокаталитического окисления под действием УФ-излучения, благодаря этому на его основе разрабатываются все новые и новые фотоактивные материалы. Основным недостатком TiO₂ является его активность под действием только ближнего УФ света, который составляет лишь 5-8% в солнечном спектре, достигающем поверхности Земли. Известны несколько способов повышения эффективности фотокатализаторов на основе кристаллического TiO2: Активация фотокаталитических свойств нанокристаллического ТіО₂ в структурной форме анатаза за счет создания разветвленной поверхности или повышения дисперсности частиц; Формирование гетерофазных частиц TiO₂ на основе кристаллических модификаций самого ТіО₂ – анатаз, рутил, брукит (гетероструктурные частицы) или гетерофазных частиц из полупроводников различного химического состава, одним из которых является TiO₂ (гетероконтактные структуры). Создание в частице фотокатализатора зоны гетероструктурного перехода позволяет разделить фотогенерируемые носители заряда, подавить процессы их рекомбинации [1]. Гетероконтактные структуры, кроме снижения скорости рекомбинации, способствуют расширению диапазона поглощаемой TiO₂ энергии за счет смещения края поглощения полупроводникового фотокатализатора в видимую область.

Целью настоящей работы являлось получение гетерофазных структур TiO₂-Ag и TiO₂-AgI на основе тонких пленок фотоактивного диоксида титана, изучение их морфологии и оптических свойств.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Синтез тонких пленок ТіО₂. Тонкие пленки TiO₂ на оптически прозрачной подложке получали методом активированного химического разложения пленки титанорганического прекурсора под воздействием ультрафиолетового облучения и тепла [2]. В качестве прекурсора использовали пленки полиэтоксититана, которые готовили из 5-7% раствора хлорида титана (TiCl₄) в этиловом спирте [3], нанесением раствора на вращающуюся поверхность (spin coating). Для этого раствор содержащий полиэтоксититан наносили на подложки - кварцевые пластинки размером 2,5х2,5 см, в количестве 0,5 мл. Подложку с раствором помещали на горизонтальный столик центрифуги. Время центрифугирования 10 мин., скорость вращения подложки 6000 об\мин. Толщина пленки прекурсора, полученной в этих условиях, составляла 50-100 нм. Спиртовый раствор TiCl₄ в качестве источника ионов титана обладает стабильными в хранении свойствами и позволяет получать нанокристаллические частицы TiO₂ с высокой удельной поверхностью в фотоактивной модификации анатаз [3].

СТЕПАНОВ А.Ю., СОТНИКОВА Л.В., ВЛАДИМИРОВ А.А., ХАНЕФТ А.В., ПРОСВИРКИНА Е.В., ТИТОВ Ф.В., ДЯГИЛЕВ Д.В.

Для формирования пленок TiO₂ полученные образцы подвергали УФ-облучению или термическому разложению. Как было показано ранее [4], в зависимости от активирующего воздействия в ходе разложения пленки полиэтоксититана (УФ-облучение или термолиз) морфология, спектры отражения и пропускания пленок TiO₂ различны, поэтому для получения гетероструктур использовали оба способа получения пленок TiO₂. Облучение образов проводили с помощью лампы ДРТ – 125. Термолиз пленок TiO₂ при температуре T = 500°C проводили в муфельной печи СНОЛ 15/1300. Алгоритм процесса термолиза состоял из нагревания до достижения заданной температуры 500°С и последующего полного остывания печи, что необходимо для предотвращения нарушения целостности подложек и пленок. После термической обработки полученные пленки прочно закреплены на поверхности подложек.

Адгезионные, оптические и химические свойства полученных структур на основе тонких пленок TiO₂ сопоставляли с образцом сравнения.

Компаратив, представляет собой тонкий слой сформированный частицами TiO₂. Для этого на подложки наносили дисперсию частиц фотокатализатора Evonik Aeroxide TiO₂ Р25. Фотокатализатор Р25 это частицы TiO₂ размером 25 нм смешенного кристаллического состава, соотношение фаз: анатаз-70/рутил-30. Дисперсию частиц готовили в спирте с добавлением азотной кислоты, обрабатывали ультразвуком и использовали для нанесения на подложки с помощью центрифуги. Для удаления растворителя, перед исследованием, подложки с дисперсией частиц Р25 прокаливали в муфельной печи при 500°С. Оказалось, что полученные слои имеют слабое сцепление с поверхностью и могут быть удалены с подложки прикосновением. Однако, в отсутствии механического воздействия, частицы остаются связанными с поверхностью подложки при обработке в растворах, и поэтому при бережном отношении, слои с частицами Р25, можно использовать для получения гетероконтактных структур.

Синтез гетероконтактных структур TiO₂-Ag и TiO₂-Agl. Подложки с пленками TiO₂ погружали в 2М или 0,15 М раствор нитрата серебра и облучали лампой ДРТ – 125 в течение 30 сек. - 10 мин. С течением времени, поверхность пленки чернела до оптической плотности почернения (D) D=0,5 – 1,0 ед. опт пл. Обработанные в аналогичных условиях подложки без пленок остались прозрачными. Таким образом, показано, что полученные нами тонкие пленки TiO₂ фотоактивны в реакции восстановления ионов металлов из раствора под действием УФ-облучения. Аналогичным образом обрабатывали слои с частицами P25. Полученные в результате обработки пленки и слои TiO₂ представляют собой гетероконтактные структуры TiO₂-Ag. Частицы серебра, полученные фотолизом, прочно закреплены на поверхности TiO₂.

Структуры TiO₂-AgI получали из образцов TiO₂-Ag обработкой их в парах I₂. Время обработки варьировали в зависимости от количества фотовосстановленного Ag.

Исследование структуры и оптических свойств. Исследование полученных пленок и слоев TiO₂ проводили методами рентгенофазового анализа (РФА), атомно-силовой микроскопии (АСМ) и методом спектрофотометрии. Фазовый состав образцов определяли методом РФА на дифрактометре ДР-02 «РАДИАН», в медном фильтрованном излучении с рентгеновской трубкой БСВ-25. Длина волны рентгеновского излучения λ=0,154187 нм, интервал измерений по 20 20°-70° с шагом 0,01°. Исследование морфологии поверхности пленок проводили методом АСМ на сканирующем зондовом микроскопе ФемтоСкан на воздухе, при нормальных условиях. В работе применялись кантилеверы серии fpN10S жесткостью 11.5 Н/м с частотой 255 кГц. Спектры поглощения образцов регистрировали с помощью двухлучевого спектрофотометра UV-2550 фирмы Shimadzu в диапазоне длин волн 190-900 нм. В качестве эталона использовали кварцевую подложку.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Морфологию поверхности пленок и слоев на основе TiO₂, а также их толщину определяли методом АСМ. На рисунке 1 приведены АСМ-изображения поверхности пленок ТіО₂, полученных УФ-облучением и термическим разложением. Как видно из данных рисунка 1(а) и 1(б), морфология поверхности пленок различна. Травление пленок TiO₂ в растворе плавиковой кислоты позволило измерить их толщины, на рисунке 1(в) показан фрагмент пленки после травления. Пленки TiO₂ оптически прозрачны, имеют гладкую зеркальную поверхность и, в зависимости от толщины, интерференционно окрашены. По данным РФА кристаллическая структура в пленках не была выявлена. Измерение краевых углов смачивания водой выявило, что пленки, полученные термическим разложением обладают супергидрофильностью ($\theta < 10^{\circ}$),

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2014

в то время как пленки, полученные УФоблучением - гидрофобны (θ>120°). Слои с частицами Р25 визуально полупрозрачны.



Рисунок 1 – АСМ-изображение пленок TiO₂. Пленка, полученная УФ-облучением (а), та же пленка после травления в 0,01М НF (в), пленка полученная термолизом при 500°C (б).

На рисунке 2 приведены спектры поглощения слоев с частицами P25 и пленок TiO₂. Из данных рисунка видно, что положение максимумов поглощения слоев с частицами P25 и пленок TiO₂ не совпадает, кроме того в спектрах имеются различия, связанные с оптическими эффектами присущими веществу в различных конденсированных состояниях.



Рисунок 2 – Спектры поглощения слоев с частицами Р25 (1) и пленок TiO₂ (2).

Спектр поглощения слоев с частицами Р25 представляющими дисперсную систему ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2014 имеет две полосы поглощения, одна из которых зависит от природы вещества и его дисперсности и связана с избирательным поглощением света частицами Р25 (λ = 230 нм), другая широкая полоса (λ = 300-808 нм) зависит от дисперсности вещества и связана с рассеянием света на частицах Р25.

Спектр поглощения пленок TiO₂ имеет интенсивную узкую полосу поглощения с λ= 280 нм и слабое поглощение в области 350-800 нм, связанное с интерференционными эффектами в тонких пленках.

На рисунке 3 приведены примеры участков спектров поглощения (320-800 нм) пленок TiO₂ различной толщины. Видно, что интерференционные максимумы поглощения в некоторых пленках TiO₂ перекрывают область поглощения наночастиц серебра (≈420 нм), поэтому для дальнейших экспериментов использовали пленки толщиной 50 нм, обладающие зеркальным отражением (рис.3. (5)).



Рисунок 3 – Участки спектров поглощения пленок TiO_2 с различной толщиной. 1 – 100 нм, 2 – 90 нм, 3 – 80 нм, 4 – 60 нм, 5 – 50 нм.



Рисунок 4 – Спектры поглощения слоев с Р25 (1), слоев после фотовосстановления на их поверхности Ag⁺(2 – 15 мин. облучения в 0,15 М растворе AgNO₃) и слоев после обработки в парах I₂ (3 - 30 мин., 4 - 60 мин.).

СТЕПАНОВ А.Ю., СОТНИКОВА Л.В., ВЛАДИМИРОВ А.А., ХАНЕФТ А.В., ПРОСВИРКИНА Е.В., ТИТОВ Ф.В., ДЯГИЛЕВ Д.В.



Рисунок 5 – Спектры поглощения пленок TiO_2 (1), пленок после фотовосстановления на их поверхности Ag^+ (2- 2 мин., 3 – 4 мин., 4 – 10 мин. облучения в 2М растворе $AgNO_3$) и пленок после обработки в парах I_2 (5 – 15 мин., 6 – 30 мин.).

Процесс фотовосстановления ионов Ag⁺ на поверхности слоев с частицами P25 и пленок TiO₂ контролировали визуально, спектофотометрически и ACM. После исследования часть образцов подвергали обработке в парах I₂. На рисунке 4 и 5 представлены спектры поглощения слоев с частицами P25 и пленок TiO₂, соответственно, после фотовосстановления на их поверхности ионов Ag⁺ и последующей обработки в парах I₂. На рисунке 6 представлены ACM-изображения поверхности гетероконтактных систем TiO₂-Ag, TiO₂-AgI.

Сильная гидрофобность пленок диоксида титана полученных УФ-облучением ухудшала смачивание их поверхности раствором нитрата серебра и затрудняла фотовосстановление частиц серебра, поэтому для интенсификации процесса пленки погружали в 2M раствор AgNO₃. В начальный момент процесса фотовосстановления ионов Ag⁺, накопление серебра на поверхности пленки TiO₂ визуально не заметно, с увеличением размера частиц Ag до 40-50 нм, появляется почернение пленки TiO₂.

Было обнаружено, что восстановление ионов серебра на слоях с P25 происходило значительно эффективнее. Это связано с гидрофильными свойствами слоя и высокой удельной поверхностью частиц P25 (50 м²/г), поэтому для изучения процесса накопления металлического серебра на слоях с частицами P25 использовали 0,15 М раствор AgNO₃.



Рисунок 6 – АСМ-изображение поверхности гетероконтактных систем TiO₂-Ag (а, в), TiO₂-Agl (б).

Из данных рисунка 4 видно, что активное выделение серебра на поверхности частиц P25 сопровождается не только ростом оптической плотности в области длин волн 400-800, но и снижением интенсивности поглощения частиц P25 при λ = 230 нм, что говорит о покрытие поверхности частиц P25 металлическими частицами. После обработки этих образцов в парах I₂ в течение 60 мин., до полной конверсии частиц Ag в частицы AgI, можно видеть исчезновение полосы поглощения частиц P25 и появление характерных полос поглощения AgI с λ = 280 нм и λ = 420 нм (экситонное поглощение). Т.е. наблюдается формирование непрерывных оболочек AgI.

С помощью АСМ на пленках ТіО₂ было исследовано формирование частиц Ад. Как видно из данных рисунка 6. (а), соответствующего появлению визуально заметного почернения, поверхность пленки плотно покрыта частицами Ад размером 30-50 нм. Обработка в парах I_2 пленок TiO₂-Ag приводит к формированию сплошного слоя Agl (Рисунок 6(б)). На пленках без интерференционного поглощения в области 350-800 нм, удалось наблюдать увеличение интенсивности полосы поглощения металлических частиц серебра (Рисунок 5 (2, 3, 4)) от длительности облучения. А также процесс конверсии Ag в Agl. Однако, в спектрах поглощения образцов TiO₂-Agl, полученных на основе пленок, с появлением полосы экситонного поглощения Agl полоса основного поглощения TiO₂ почти

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2014

не изменяется. Мы предполагаем, что в данном случае происходит наложение полос поглощения TiO₂ и Agl, тем более, что количество образовавшихся Ag и Agl в этом случае гораздо меньше, чем на слоях с частицами P25, это видно по величине интенсивности поглощения образцов.

На образцах TiO2-Agl был исследован процесс химического восстановления Agl до металлического серебра, с целью получения металлических нитей Ад (нитевидное серебро). Образование нитевидного серебра из галогенидов серебра давно известно. т.к. использовалось в галогенсеребряной фотографии для усиления скрытого изображения. Получением фотокаталитических систем на основе TiO₂ и нитевидного серебра можно преодолеть порог 10% ограничения для нанесения металлических частиц на поверхфотокатализаторов, ность связанного С уменьшением эффективности фотокатализа за счет экранирования поверхности TiO₂ частицами металла. Нитевидное серебро, имея высокую удельную поверхность, при низком экранирующем эффекте (за счет дифракции света) способно решить эту проблему. На рисунке 6(в) приведено АСМ изображение системы TiO₂-Ag, с серебряными нитями толщиной 40 нм. К сожалению, нитевидное серебро, полученное восстановлением TiO₂-Agl, имеет слабое сцепление с поверхностью фотокатализатора. Однако эта система является перспективной, и данное направление исследований будет продолжено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной работы были получены гетерофазные структуры TiO₂-Ag и TiO₂-AgI на основе фотоактивного TiO₂. Исследование морфологии поверхности и спектров поглощения позволило установить, что фотовосстановление ионов серебра на слоях диоксида титана происходит значительно эффективнее, а визуально заметное почернение поверхности пленки соответствует высокой плотности покрытия ее поверхности частицами Ag размером 30-50 нм. Сравнительным анализом спектров поглощения полученных систем установлено формирование непрерывных оболочек или слоев AgI. К достоинствам систем TiO₂-Ag, полученных фотовосстановлением ионов Ag⁺следует отнести их адгезионную прочность.

Работа выполнена на приборной базе «ЦКП научным оборудованием КемГУ» и «ЦКП КемНЦ СО РАН».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ханефт А.В., Поплавной А.С., Сечкарев Б.А., Сотникова Л.В. Зависимость изгиба зон на границе микроконтакта AgBr-AgI от формы и размера гетерогенной системы // Физика и техника полупроводников. 2008. Т. 42. № 1. С. 40-44.

2. Hass G., Thun R.E. Physics of thin films // Academic press. Advances in Research and Development - New York and London, 1964. Vol. 2. P. 328-329.

3. Stepanov A.Yu., Sotnikova L.V., Vladimirov A.A., Dyagilev D.V., Larichev T.A. The Synthesis and Investigation of Crystallographic and Adsorption Properties of TiO₂ Powders // Advanced Materials Research. 2013. Vol. 704. P. 92-97.

4. Степанов А.Ю., Сотникова Л.В., Владимиров А.А. Синтез тонких пленок диоксида титана из органо-минеральных растворов прекурсора // Актуальные проблемы современной науки. / Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. Т. 4. С.32 – 36.